



# 設計師品牌 智財工作坊



**05.16** 14:00-17:00 13:30報到

台灣创意设计中心 前瞻區

台北市信義區光復南路133號 (松山文創園區)

提供設計師及新創公司有效保護自身創作，於商業化過程降低被搶先註冊、被控侵權等風險，完善保護及有效推廣設計成果

時間	主題	內容	講師
14:00~14:10	開場		資策會 科技法律 研究所
14:10~15:00	基本智慧財產權概念	<ul style="list-style-type: none"> <li>圖文設計保護策略</li> <li>工業設計保護策略</li> </ul>	
15:00~15:15	中場休息		創智中心 施品安 組長
15:15~16:15	Workshop分組實作	<ul style="list-style-type: none"> <li>設計產品怎麼誕生？</li> <li>設計產品潛在風險？</li> <li>運用哪些方式保護，避免喪失成果？</li> </ul>	
16:15~16:30	中場休息		
16:30~17:00	總結	<ul style="list-style-type: none"> <li>活動分享</li> <li>講師總結</li> </ul>	

※議程細節執行單位將因學員背景、人數而有所調整。



活動詳情  
登入QR CODE

經濟部工業局 廣告